こマウン

- 15. B. Dahmani, L. Hollberg, R. Drullinger, "Frequency stabilization of semiconductor lasers by resonant optical feedback," Opt. Lett. 12, 876 (1987).
- 16. M. Gehrtz, C. G. Bjorklund, E. A. Whittaker, "Quantum-limited laser frequency-modulation spectroscopy," JOSA B 2, 1010 (1985).
- 17. S. Kobayashi, Y. Yamamoto, M. Ito, T. Kimura, "Direct frequency modulation in AlGaAs semiconductor lasers," IEEE J. Quan. Elec. QE-18, 582 (1982).
- 18. Z. Xiang, D. T. Cassidy, "Modulation spectroscopy with a semiconductor diode laser by injection-current modulation," JOSA B 14, 1945 (1997).
- 19. S. Kasapi, S. Lathi, Y. Yamamoto, "Amplitude-squeezed, frequency-modulated, tunable, diode-laser-based source for sub-shotnoise FM spectroscopy,", Opt. Lett. 22, 478 (1997).
- 20. P. Lodahl, J. L. Srensen, E. S. Polzik, "High efficiency second harmonic generation with a low power diode laser," Appl. Phys. B 64, 383 (1997).
- 21. S. Sayama, M. Ohtsu, "Tunable UV CW generation at 276-nm wavelength by frequency conversion of laser diodes," Opt. Comm. 145, 95 (1998).

22. D. A. W. Kliner, J. P. Koplow, L. Goldberg, "Narrow-band, tunable, semiconductor-laser-based source for deep-UV absorption spectroscopy," Opt. Lett. 22, 1418 (1997).

さらなる情報

C. E. Wieman, L. Hollberg, "Using diode lasers for atomic physics," Rev. Sci. Instrum. 62, 1, 1991.

M. D. Levenson, S. S. Kano, Introduction to Nonlinear Laser Spectroscopy, revised, Academic Press, Inc, 1988.

製品ラインナップ

- Vortex™チューナブルレーザー
- Velocity™広範囲チューナブルレーザー
- 平衡型受光器
- Neutral Density (ND)フィルターホイール

New Focus

ニューフォーカス アプリケーションノート #10

波長掃引実験:時間短縮および生産環境での リアルタイムプロセス制御の実現

Swept-Wavelength Testing: Saving Time and Bringing **Real-Time Process Control to the Manufacturing Environment**



12

電気通信ネットワークの高い需要に対応するため、電気通信団体は絶 えずその技術の開発を進め、より狭いチャンネル間隔や波長帯の拡大 に向けて取り組んでいます。現時点で最新式の技術である、高密度 WDM (DWDM) と呼ばれるシステムは、50 GHz (0.4-nm) という 非常に狭いチャンネル間隔を使用しますが、多くの企業がすでにチャ ンネル間隔をさらに狭くするための議論を重ねています。さらに、当 初のWDMシステムが1530 nmから1565 nmの波長帯に限られていた のに対し、新しい拡張型レバンド対応エルビウム増幅器により、 WDMシステムが1530 nmから1615 nmで動作することが可能になり ました。

WDMチャンネル数が増加した結果、ネットワークコンポーネントを 完全に特徴付けるために必要な時間と複雑さもそれに比例して増加し ました。ネットワークコンポーネントとはマルチプレクサや利得平坦 化フィルタなどであり、それらの多くが、対象となるチャンネルだけ でなく、波長帯全体で特徴付ける必要があります。

WDMシステムのデバイスは、意図的に波長依存の光学特性を有して います。そのため、多くのWDMコンポーネントは製造中に中心(ま たはチャンネル)波長に正確に設定するか、その波長帯全体で挿入喪 失を最低限に抑えるように最適化する必要があります。その一例が、 ファイバブラッググレーティングデバイスまたはコート付のエタロン フィルタのいずれかをベースにしたマルチプレクサです。ファイバブ ラッググレーティングをベースとしたデバイスでは、回折格子にわず かな応力をかけることで中心波長を設定します。コート付のエタロン フィルタを使用するデバイスでは、オプティクスをわずかに傾けるこ とで中心波長を調整します。歴史的に、広帯域光源と光スペクトルア ナライザ(OSA)を使用する方法を使用して、製造中のコンポーネン トの性能を監視しています。この方法は非常に高速ですが、DWDM システムのチャンネル間隔と高いチャンネルカウントにより、これら のシステムの限界に達しようとしています。より高い分解能を達成す るため、チューナブルレーザーと検出器を使用しますが、マルチプレ クサ(MUX)の対象範囲にレーザーを配置することは、冗長な、時 間のかかるプロセスですので、この方法はデバイスの最終試験にしか 使用されません。

このアプリケーションノートでは、測定分解能を犠牲にすることなく、 測定時間を大幅に短縮し、OSAの速度でレーザーの分解能を達成する 新しい方法をご説明します。この方法では、波長は一定の速度で連続 的に掃引され、その間に出力が記録されます。そのため、コンポーネ ントの調整時に起こる変化の観察に十分な速度の、非常に高い分解能 のスペクトル図を得ることができます。この方法は明らかにDWDM コンポーネントの最終実験と品質管理のアプリケーションに使用でき ますが^{1,2}、それだけではなく、製造行程の間にその場実験を行える ため、DWDMコンポーネントの製造を改善する機会も生み出します。 実際に、アセンブリ環境でリアルタイムの高分解能測定を行えるため、 デマルチプレクサ、マルチプレクサ、およびその他のDWDMデバイ スの製造を大幅に改善することができます。 波長掃引技術は、長年にわたり、RFおよびマイクロ波の業界で使用 されてきました。ネットワークアナライザは、掃引光源とパワーメ ータを組み合わせたものを使い、周波数領域における挿入損失とリ ターンロスを特徴付けます。光学領域では、チューナブルレーザー が波長帯全体で連続的にスイープし、その間に出力が記録されます。 そのため、極めて直線的で反復可能な走査のある、チューニング可 能で、モードホップのないレーザーが必要です。この要件を満たす レーザーのひとつが、New Focus™ TLB-6600チューナブルレーザー です。このレーザーは、波長掃引測定に特定して設計されています。 波長はCバンドとLバンドの両方をカバーし、極めて直線的な反復可 能なモードホップのないチューニングをその波長帯全体で提供しま す。また、特許申請中の駆動部の設計により、極めて直線的で反復 可能な走査を確保しています。さらに、電気トリガーの機能もあり、 対象となるスペクトル領域に走査が達成すると、検出器をトリガー しますので、リアルタイムでコンポーネントの波長変化をモニタリ ングすることが容易になり、ユーザーはリアルタイムのフィードバ ックにより調整を行うことが可能です。(このトリガーは、オシロ スコープ上で検出器の出力を表示するためにも使用できます。)波 長トリガーの安定性と、走査の反復可能性により、オシロスコープ で測定した動作が、実験中のデバイスのスペクトル変化による動作 であることを確実にします。最後に、高い出力により、デバイス内 の複数の出力チャンネルの同時測定が可能です。代表的な波長掃引 システムを完成するのに必要なその他のコンポーネントには、受信 器として使用するモデル2103高ダイナミックレンジパワーセンサな どの高速パワーセンサ、データ収集と保管用のNational Instruments™ PCI-6110E(5 MS/秒、4チャンネル)などのデータ取得力 ード、さらにNational Instruments PCI-GPIBなどのGPIBコントローラ カードがあります。

図1で示すこのシステムは、インターリーバーを特徴付けに使用されます。インターリーバーは、DWDMチャンネルの多重化や逆多 重化に使用します。波長掃引システムを使用すると、これらのデバ イスの測定をわずか1秒で実行できます。この技術の速度と効率に より、操作担当者はリアルタイムで反映される結果を見ながら調整 が可能になり、メーカーはリアルタイムのプロセス制御が行えるよ うになります。

波長掃引技術の使用方法に関するその他の事例は、ニューフォーカ スのアプリケーションノート8および9でご説明しています。アプリ ケーションノート8の"WDM Muxのリアルタイム波長トリミング" では、ファイバブラッググレーティングを使用するMuxの製造方法 を説明します。この製造方法では、ファイバにわずかな応力をかけ ることによる波長シフトを測定します。アプリケーションノート9 の"ファイバブラッググレーティングの温度ドリフト測定"では、安 定型ファイバブラッググレーティングのわずかな温度ドリフトの測 定についてご説明します。

アプリケーションノート10:波長掃引実験:時間短縮および生産環境でのリ アルタイムプロセス制御の実現

出力を記録しながらレーザーの波長を一定の速度(最大 2000 nm/s)で連続的に掃引することで、コンポーネントを 調整する際の変化を観察するのに十分な速度の、極めて高 分解能のスペクトル図を得ることができます。

New Focus チューナブル&波長固定レーザー

・TECコントローラ しマウント

9

Newport

New Focus チューナブル&波長固定レーザー

VCSEL

従来の波長特性評価手法との比較

広帯域雑音源およびOSA手法では、EELED(端面放射型振発光ダイ オード)、エルビウムファイバ増幅器のASE(自然放射増幅光)光 源などの広帯域光源、およびOSAを使用します。すでに言及したと おり、この手法は高速(代表的な走査は1秒)で極めて広い波長帯 (>50 nm)を操作できることが特徴ですが、波長分解能が比較的低 い(OSAの制限により、代表値0.1 nm)ため、一部の重要なDWDM コンポーネントの特性評価には適さないことがありました。一例と して、80チャンネルで50 GHzシステムの復調器について検討してみ ます。チャンネル間のアイソレーションが30 dB以上必要ですので (つまり、線中心から0.4 nm離れた時のデバイスの損失が30 dB以 上)、測定には0.01 nm(10 pm)の分解能が必要です。

それでも、OSAが波長選択性のない光源として作用するため、OSA 手法はダイナミックレンジが優れています。そのため、相対的な測 定で十分なサブコンポーネントのアセンブリレベルでは、この手法 がうまく使用されています。技術者は、装置の速さを活かして、サ ブコンポーネントの配置を最適化できます。分解能は制限されます が、アイソレータやタップなどのスペクトル情報がほとんどないデ バイスにとっては受け入れ可能な手法です。より複雑な波長依存性 を有するデバイスでは、より複雑な手法が必要です。

その一方、ステップ測定法では、チューナブル光源(通常は外部共 振器型ダイオードレーザー)およびパワーメータまたは検出器を使 用することで、高い分解能を得ることができます。この方法では、 波長掃引手法と同じ高分解能、高出力の特性を共有しますが、速度 は大幅に低下します。これは、希望の波長帯でレーザーが各ステッ プで光学スループットを測定するため、各測定ポイントでレーザー が一定時間停止することが原因です。たとえば、1520~1570 nmの 波長帯をカバーし、分解能が1-nmの広帯域光源では、50回測定する 必要があります。平均ステップ時間を400 msとすると、この種の走 査には20秒かかります。ドロップフィルタのような狭帯域デバイス では、3 nmで10 pmの分解能が必要であり、測定ポイントは300ヶ所 ありますので、測定には数分間かかります。最後に、50 GHzシステ ム用の80チャンネルの復調器では、近傍チャンネル全体の実際の形 状とアイソレーションを見る必要があります。30-nmの波長スパン をカバーし、分解能が0.01-nmであるということは、3500ヶ所の測定 ポイントをカバーする必要があるという意味であり、測定には約20 分間かかります。しかもこれは、単一偏光時にデバイスの出力チャ ンネルひとつにつき約20分間かかることを意味しますので、偏光依 存効果がある場合、4種類のストークスパラメータを測定する必要が あります。そのため、測定には少なくとも4倍の時間がかかります。 対照的に、New Focus™ TLB-6600レーザーを使用した波長掃引手法 の走査速度は2,000 nm/sであり、35-nmの波長帯をカバーするのに必 要な時間はわずか0.1秒です。

現在、低ノイズ波長掃引レーザーは60 dBを超える波長統合型ダイナ ミックレンジを実現し、ノイズの少ない測定が可能です。ノイズ特 性は測定時のダイナミックレンジを制限しますので、レーザーのノ イズスペクトルを理解することが重要になります。レーザーによっ てノイズ仕様は異なりますので、お客様に正確な比較を行っていた だけるよう、New Focusのレーザーでは幾つかの異なる方法で仕 様を定義しています。 まず、分解能帯域幅(RBW) 0.1 nmと0.2 nmのOSAを使用し、 キャリアから離れた2つの測定点におけるASE(自然放射増幅 光)の仕様を定義します。これに加えて、全波長で統合した信 号とASEの比も規定します。これは、レシーバに波長感受性が なく、波長に関わらず、すべての入射パワーを統合するため、 特に重要な仕様になります。

この統合型ダイナミックレンジは、合計除去率が>100 dBで、 ウィンドウが0.8-nmの2つのカスケード式ファイバブラッググレ ーティングのスペクトルを観察することで測定します。図2をご 覧ください。ファイバブラッググレーティングはレーザーキャリ アの波長を除去しますが、ASEの大部分は透過します。ASEの測 定に使用するパワーメータのダイナミックレンジは>90-dBです。 レーザー波長はファイバブラッググレーティング全体を走査しま すので、測定した除去率は、レーザーのノイズスペクトルにのみ 制限されます。測定した除去率は、フィルタの0.8-nm帯域幅より 外側の光源からの放射光を統合した合計値に対する信号の比率の 測定値です。

これが達成可能な波長統合型ダイナミックレンジであり、お客様のラボで見られる現実的な予想値です。

ASEまたはダイナミックレンジの仕様を比較するときは、次の質問を忘れないでください。

1) 測定はOSAを使用して行われたか?その場合の分解能帯域幅 は?キャリアからの距離は?どの波長帯で測定したか?

2) 統合型S/N比の値は?測定時のキャリアからの距離は?どの波 長帯で測定したか?どの手法を使用したか?



図2:2つの狭帯域幅ノッチフィルタ式のファイバブラッググレーティング型リフレ クタを整合させ、そこを透過する光のパワーを弊社の波長掃引レーザーを使用して 測定しました。信号のパワーに対する統合型ASEバックグラウンドパワー(0.8-nmの フィルタ幅の外側)の比率は、>70 dBです

注: OSAを使用すると測定に時間がかかるため、波長掃引測定には不適です。 検出システムには数100 kHzの帯域幅が必要です。 5

Newport TECコントロー

Ī

まとめ

近年、電気通信システムにおけるチャンネル数が増加傾向にあり、それに伴い波長特性を評価する測定効率が重要な課題となっています。 広帯域光源とOSAを使用する手法は高速ですが、複雑なデバイスの特 性を決定するために求められる分解能には達していません。レーザー を"ステップ"させてから測定させる技術では、ダイナミックレン ジと分解能の両方を提供できますが、速度が非常に遅くなります。し かし、波長掃引測定手法では、OSA手法よりも高速で、レーザーの分 解能を有します。この手法は最終実験における用途がありますが、 DWDMコンポーネントのアセンブリにも大きな利点があり、デバイ スが複雑さを増すほど、費用を大幅に低減できます。

参考文献

- 1. Nyman, Bruce, "DWDM Component Characterization," **NIST Symposium on Optical Fiber Measurements,** (Sept. 1998), p.1.
- 2. Nyman, Bruce, "Four measurement methods characterize WDM components," **OptoElectronics World**, (Sept. 1998), p. S2

アプリケーションノート10:波長掃引実験:時間短縮および生産環境でのリ アルタイムプロセス制御の実現

スイーブ波長チューナブルレーザー P32参照 高ダイナミックレンジパワーセンサ P183参照

(V) New Focus

ニューフォーカス アプリケーションノート #11

波長掃引実験:パッシブ型ファイバ光学 コンポーネントにおける波長掃引特性評価の理解

Swept-Wavelength Testing: Insights into Swept-Wavelength Characterization of Passive Fiber-Optic Components

チューニングリニアリティ — 光学



波長掃引システムの構築には、チューナブルレーザー光源、 実験対象のデバイス、パワーセンサ、データ取得システムが 必要です。

パッシブ型ファイバ光学コンポーネントで高分解能波長特性評価を行うための波長掃引手法では、従来手法よりも迅速にコンポーネントの特性を評価することができます。以前は数分から数時間かかった測定が、今では数秒で行えるようになりました。この波長掃引手法は、製造工程でのその場測定にも使用できますので、デバイスの整備や調整をリアルタイムで行えます。このアプリケーションノートでは、次の項目についてご説明します。

1. 波長依存測定の定義

2. 波長掃引システムの構築

- 3. 測定を行う
- 4. データの解釈

この手法の概要と、従来手法との比較については、アプリケーションノート10:波長掃引実験:時間短縮と生産環境でのリアルタイムプロセス制御の実現をご覧ください。

1. 波長依存測定の定義

WDMおよびDWDMネットワークシステムの複雑さが増し、チャン ネル数が増え、チャンネル間隔が狭くなり、波長帯が広がるにつれ、 広帯域ネットワークコンポーネント(カプラ、コンバイナ、スプリ ッタ、アッテネータ、アイソレータ、サーキュレータなど)および 狭帯域ネットワークコンポーネント(マルチプレクサ、デマルチプ レクサ、インターリーバ、波長フィルタなど)の両方について、波 長依存光学特性を完全に特徴付ける重要性が高まっています。

波長平坦度や偏光依存損失などの特性は、ネットワークシステムの 性能全体に悪影響を与える可能性があります。狭帯域デバイスの場 合、中心波長、クロストーク、場合によってはチャンネル間隔を測 定することが、システム性能を最適化するために特に重要になりま す。狭帯域デバイスと広帯域デバイスは全波長帯で使用されるため、 対象チャンネルのみに限らず、全波長帯における光学特性を測定す ることが重要です。さまざまな特性を測定するために採用できる手 法が幾つかあります。

波長の関数としてスループット強度を測定することで、次の仕様を 決定できます。

中心波長 チャンネル間隔 波長平坦度 フィルタの伝達関数 クロストーク

光源の一部をリファレンス光として分割するさまざまな手法を 活用することで、挿入損失のフィルタ除去率を測定できます。

New Focus チューナブル&波長固定レーザー

半導体レーザー ガスレーザー

ロマウン

ト・バーンインシステム

ILX Lightwave TECコントローラ VCSEL